# IC MOUNTING BOARD

Patent Number:

JP4103150

Publication date:

1992-04-06

Inventor(s):

CHOKAI MAKOTO: others: 03

Applicant(s)::

MITSUBISHI MATERIALS CORP

Requested Patent:

JP4103150

Application Number: JP19900221987 19900823

Priority Number(s): IPC Classification:

H01L23/12

EC Classification:

Equivalents:

## **Abstract**

PURPOSE:To enable an IC mounting board to be improved in workability and heat dissipating property and protected against positional deviation at the mounting of an electronic component by a method wherein the surface of a metal board is formed rugged.

CONSTITUTION:Recesses 13A and 13B are provided to a prescribed region on the surface of a Cu board 12 as deep as prescribed through a first etching. Furthermore, resists different in pattern are deposited on the surface of the Cu board 12, and the Cu board 12 is subjected to an electroless Cu plating. In result, recesses 15A and 15B are formed on the Cu board 12. By these processes, an IC mounting board provided with irregularities formed as required in shape can be obtained. A terminal 19 is provided to a solder deposited part 16B, and an IC chip 17 are fixed in the recess 13A. As mentioned above, the IC chip 17 is located in the recess 13A where the Cu board 12 is thin-wall, so that heat released from the IC chip 17 can well be diffused and the IC chip 17 can be improved in heat dissipating properties.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

## 母日本国特許庁(JP)

#### **① 特許出職公開**

# ♥ 公開特許公報(A) 平4-103150

ØInt. Cl. 5

識別記号 月

庁内整理番号

母公開 平成4年(1992)4月6日

H 01 L 23/12

7352-4M H 01 L 23/12 7352-4M

QF

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

❸発明の名称 I C実装用基板

②特 顧 平2-221987

**②**出 顯 平2(1990)8月23日

**6**9発 明 者 鳥 海 滅 埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会社中 央研究所内

79発明者 吉田 秀昭 埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会社中 央研究所内

②発明者 湯沢 通男 第五県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会社中央研究所内

70分 明 者 田 中 宏 和 埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会立中 央研究所内

の出 顧 人 三菱マテリアル株式会 東京都千代田区大手町1丁目6番1号

120代理人 弁理士桑井 清一 外1名

## 明細書

1. 発明の名称

IC実践用基板

2. 特許請求の範囲

セラミックス基板の表面に金属板を融着した<u>「</u> C実装用基板において、

上記金属板の表質を凹凸状に形成したことを特徴とするIC実務用基板。\_

3. 免明の詳細な問題

〈産業上の利用分野〉

本発明は1C実践用基板、詳しくはセラミックス基板の表面に金属板を散着した1C実践用基板の放路構造の改良に関する。

く従来の技術>

従来からこの種の1 C 実養用基板としては、 D B C 基板が知られている (特質昭 5 2 - 3 7 9 1 4 号公帳参贈)。 この基板は、第4団に示すように、所定共晶点 温度にまで加熱することによりアルミナ基板41 の表面に直接Cu板42を散着したものである。 この場合のCu板42は均一の厚さであってその 表面は平坦である。

そして、このCu板42をエッテングして複数 部分に分離し、その上にハンダ43付け等によっ て実装部品であるICチップ44が指載される。

なお、圏において、45はこの1Cチップ44 に対してアイソレートされてCu板42の上にハ ンダ43付けされた外部出力用の境子である。

更に、48はこの I C チップ 44 (パワートランジスタ等搭載のチップ) と増子 45 とを接続するボンディングワイヤである。

〈発明が解決しようとする課題〉

しかしながら、このような従来のCu等体を用いたIC実践用基板にあっては、Cu等体は国際の電波密度を減少させて抵抗免務を小さぐするためにCu等体板厚が厚く、かつ、一定の厚さで形

-261-



成されていたため、IC等の実験後において、集 応力の発生により、セラミックス基板にあって級 労によるわれが発生したり、あるいは実施電子部 品(例えばパワーチップ)との接合部に割れや例 誰が発生するという問題があった。

また、単一平面上にICチップや外部入出力増 子をハンダ付けするために、位置決めが難しく、 かつ、ハンダの複数によって位置ズレを生じやす い。そのため、第3団の平面団に示すような位置 決め用のスリット31A、31Bや、平面上での 凹凸部32A、32Bを回路として設けたりしな ければならず、そのために四路が複雑化し、かつ、 基板が大型化するという課題があった。

そこで、本発明は、セラミックス基板に割れが 生じたり、実施電子部品とCu等体(金属板)と の接合部に斜線、割れが生じることのない、すな わち飴サイクル寿命が長いIC実験用基板を提供 することを、その目的としている。

# く問題を解決するための手段〉

以下、本発明の実施例を第1回(A)~(F)および第2回(A)~(E)を参照して説明する。第1回(A)~(F)は本発明の実施例1に係るIC実務用基板を作成する各工程を示す新質回である。

まず、アルミナ基板等のセラミックス基板11 の長裏両面(表面のみ図示、以下間じ)には所定 の厚さのCu版12が数着されている(第1図( 人))。所定返底まで加能してCuーOの共品数 被によりこれらを接合したものである。

そして、このCu板12に対して第1百日のエッチングを行うことにより、Cu板12の表面の所定機器に所定機をの凹部13人。13Bを形成する(第1団(B))。これは、Cu板12の表面に所定パケーンのレジストを被着して、所定のエッチング被によってエッチングを行うものである。

エッチング根としては、 Cu版12の場合には、例えば塩化第2鉄を主成分として30~40重量 %合む水槽線を、 Al版の場合には主成分として 本発明は、セラミックスが板の表面に金属板を 融着したIC実践用基板において、上記金属板の 表面を凹凸状に形成したものである。

### く作用>

本角明に係るIC実装用基板にあっては、四路 パターンによる応力集中部、あるいは都品実装に よる筋の発生部およびその筋応力発生部あるいは 部品実践位置に対して、必要形状に応じて段基あ るいは金銭板の厚さの異なる部分を形成する。

この場合、金属板をセラミックス基板の表面に 政者する前、あるいは政者した後に、金属板に対 して2回あるいはそれ以上の回数のエッチング加 工もしくは被局艦電解メッキ加工等により、ある いは、複雑的加工法として、切削加工、打ち抜き 加工、型種達加工、もしくは、放電加工等を施す ことにより、該金属板の厚さを変更する中のであ ま

### 〈実施例〉

水酸化ナトリウムを5~10重量%合む水溶液を、 それぞれ用いるものとする。なお、このエッチン グ液としてはごれらに残られるものではない。

さらに、このCu板12の表質に上記とは異なるパターンのレジストを被着して第2回目のエッテングを行う。この結果、第1回(C)に示すように、Cu板12の四部13Bについて網14が形成され組織基板であるセラミックス基板11の一部表質が露出される。この結果、四路形成用のこのCu板12は装基板11上で絶縁分離される。したがって、西部13Bについては陸飛状の凹所が形成されることとなる。

なお、この場合のエッテング被等の条件は上記 第1回目のそれと用じとしてもよい。

さらに、このCu板12の表質に上記とは異なるパターンのレジストを被着して無電解Cuメッキを行う。この結果、第1間(D)に示すように、Cu板12に凸部15A, 158が形成される。

次に、増子またはICチップ搭載位置のCu板 12の表面にハング18A。18Bが例えば無電



. .

解メッキによって被着される(第1図(E))。 以上の工程により、所護形状の凹凸を有する! C実質用の基板が形成されるものである。

更に、この基板に対してハンダ被着部16Bの上には箱子18が、凹部13AにはICチップ17が、それぞれ図着されることとなる。第1図(F)はICチップ17を搭載した状態の基板を示している。なお、18はボンディングワイヤであってICチップ17とCu板の一部(配線等)12Aとを接続するものである。

このようにしてJCチップ17等を搭載した基板にあっては、当該ICチップ17部分等より発 熱があっても、JCチップ17はCu板12の原 さが悪い凹部13Aに搭載しているため、 発拡数 配置が埋くなりその飲め性は向上している。 を放 ともに、 セラミックス基板11とCu 板12と で かまっクス基板11へ作用する 熱応力が低減されている。 ゆえに れその 熱サイクル再合が延びるものである。

また、 Cu板12のエッジ部分13B等におい

セラミックス基板に対して最直面もしくは、 不可 避の傾斜角をもつ買以外の任意の角度の任意の面 を、エッチングまたはメッキにより形成すること が、非常に困難であるからである。

第2箇(A)~(E)は、本発明の他の実施例 2に係わるIC実践用基板を作製する各工程を示す検定菌である。

まず、金属板として所定の厚さのCu板22に対して金型輸達、放電加工、もしくは切削加工等を所定函数だけ行い、Cu板22の両面の所定範囲に所定機さの凹部23A、23B、23C、ならびに、所定高さの凸部23D、23Eを形成する(第2団(A))。

次に、このCu板22に対して、打ち抜き加工を行い、四路パターンの絶縁分離部である構24を形成する(第2団(B))。この際に、四路パターンによっては、Cu板がばらばらに分割されるために、四路パターンとして残ったCu板のそれぞれの間にリード25人を所定の形状および配置で形成し、分解されないようにしてもよい。あ

て2.股階のエッチングにより急激な形状変化を防止したため、エッジへの応力集中は緩和される。

さらに、地子18はハンダ被着郎16Bを介してCu板12に搭載したため、地子18との間での他による作組量の要異を吸収することができる。また、Cu板12との接合質関も低下しているため、他応力の影響も減少している。

そして、上記のようにCu板12の所定位置に 凹部13A、13Bを形成したため、ICチック 17等の電子部品の搭載に駆しての位置決め印象 最になっている。かつ、位置決めのためにはから してのスリット等が必要でないために、回路パターンが平面方向に拡大せず、回路パターとなりである。また「日本の関係の関係」としてのCu板12の所の になっている。では、回路の関係にはなり、かつ、基板関係の関係」としてのCu板12の一 になっている。ボンディング時の作業性も向上している。

なお、この実施例では、 Cu板についてその板 原のみ異なる階段構造を採用している。 これは、

るいは、回路パターン同だけでなく、回路パターンよりも外の位置にフレーム26を設け、 フレーム26と回路パターンの間にリード25Bを配置してもよい(第2回(C))。

以上のように形成された C u 板 2 2 を、 アルミナ板等のセラミックス基板 2 1 の表面に融着し、 裏面には所定原さの他の C u 板を同時に融着する。

そして、このCu板22の表面に所定のパターンのレジストを被着してエッチングを行い、この 結果、第2回(B)に示したリード25Aを除去することにより、所定の四路パターンを形成されたCu板22を表面に散着されたセラミックス基板が形成される(第2回(D))(表面のみ固示、以下同じ)。

この場合のエッテング被等の条件は、前出の実施例1のそれと同じでもよい。

第2因(E)は、本実施例2による基板上に、 ICチップ28、 増子29をそれぞれハンゲ27 A、27Bを介してCu板22の表質の所定の位 量に実装し、かつ、ICチップ28とCu板四路



22Aとをポンディングワイヤ30により結構し たもので る。

また、上記実施例の金属板はCuに残られることなく、Al等でもよい。セラミックス基板としてはアルミナ基板の他にも変化アルミニウム基板等を用いてもよい。

12, 22, 42····金属板、

13A, 13B·····图縣

23A, 23B, 23C··鬥杯

14, 24 · · · · · · 森.

15A, 15B.....公然

23D, 23E·····凸縣

16A, 16B, 27A, 27B・・ハング、

17, 28, 44·····ICfyJ.

18, 30, 48・・・ポンディングワイヤ、

19, 29, 45...端子、

31A, 31B · · · · · スリット.....

特許出單人

三菱金属株式会社

代單人

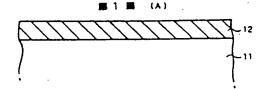
弁理士 暴井 滑一(外1名)

### 〈数果〉

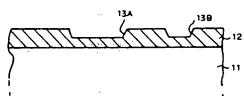
### 4. 図画の無単な説明

第1回(A)~(P)および第2回(A)~(E)は、本発明の実施例に係わる1C実護用基板を作製する場合の各工程を説明するための基板の 板略構造を示す構造図、第3回および第4回と、 従来の1C実験用基板を示す断面面である。

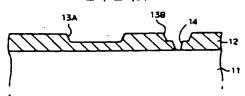
11, 21, 41・・・・セラミックス基板、

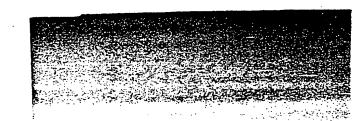


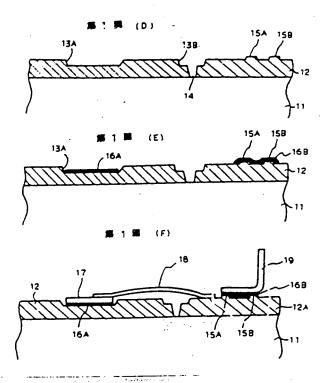
🗯 🤰 🗐 (B)

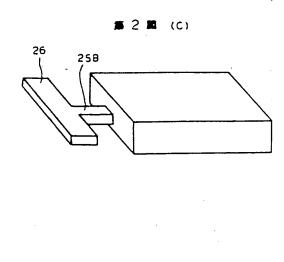


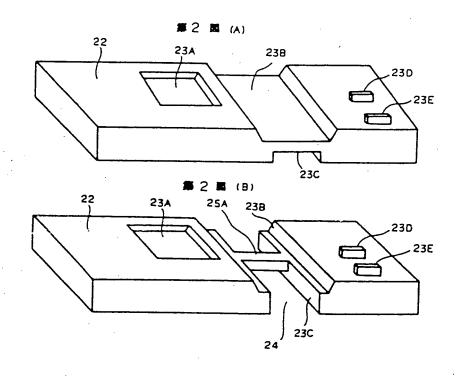
# 1 # (C)





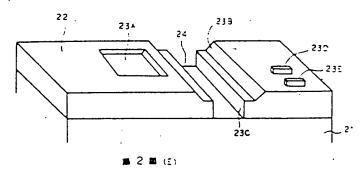


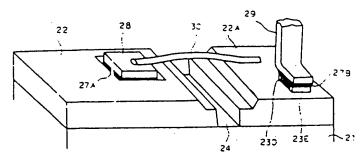






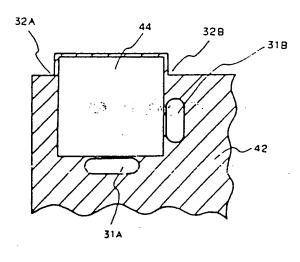


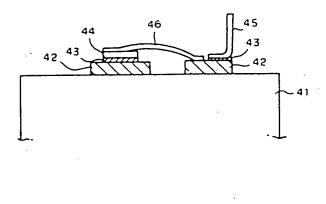




第3回







THIS PAGE BLANK (USPTO)